

可控硅技术及其应用



作者：吕祖沛等编

出版社：北京：中国科学技术出版社, 1991. 08

总页数：200

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/12340020.html>) 查找全本阅读方式

可控硅技术及其应用 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/12340020.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/12340020.html>

书名：可控硅技术及其应用